INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP03/07676

	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁷ H01L29/47, H01L29/872, H01	1L21/338, Н01L29/812, н	01L29/778			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELD	S SEARCHED	***************************************				
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed C1 H01L29/47, H01L29/872, H01	by classification symbols) 1L21/338, H01L29/812, H0	01L29/778			
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2003 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2003 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2003						
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)						
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap	ppropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
X Y	JP 2001-156081 A (Matsushita 08 June, 2001 (08.06.01), Full text; Figs. 1 to 19 Full text; Figs. 1 to 19 (Family: none)		1-13,16-28, 31-35 14,15,29,30			
X Y	JP 2000-277724 A (President Technology et al.), 06 October, 2000 (06.10.00), Full text; Figs. 1 to 14 Full text; Figs. 1 to 14 (Family: none)	of Nagoya Institute of	1-3,6-17, 22-32 14,15,29,30			
× Further	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date "E" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of the actual completion of the international search 0.5 September, 2003 (05.09.03) "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search 16 September, 2003 (16.09.03)						
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/JP03/07676

C (Continua	tion). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the releva	int passages	Relevant to claim No.
х	JP 11-354817 A (The Furukawa Electric Co 24 December, 1999 (24.12.99), Full text; Figs. 1 to 5 (Family: none)	., Ltd.),	1-3,6-9,11, 16,17,22-24, 26,31,32
х	T. EGAEA et al., Recessed gate AlGaN/GaN modulation-doped field-effect transistors sapphire, Appl.Phys.Lett., 03 January, 20 (03.01.00), Vol.76, No.1, pages 121 to 12	00	1,2,3,6-13, 17,22-28,32
X	Takashi EGAWA et al., Characteristics of Metal Semiconductor Field-Effect Transist Grown on a Sapphire Substrate by Metalorg Chemical Vapor Deposition, Jpn.J.Appl.Phy April 1999, Vol.38, Part 1, No.4B, pages 2633	or anic	1-3,6-11,16, 17,22-26,31, 32
	· .		

国際出願番号 PCT/JP03/07676 国際調查報告 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int. Cl7 H01L29/47, H01L29/872, H01L21/338, H01L29/812, H01L29/778 調査を行った分野 調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl' H01L29/47, H01L29/872, H01L21/338, H01L29/812, H01L29/778 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの 日本国実用新案公報 1922-1996年 日本国公開実用新案公報 1971-2003年 日本国登録実用新案公報 1994-2003年 日本国実用新案登録公報 1996-2003年 国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語) 関連すると認められる文献 引用文献の 関連する 引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示 請求の範囲の番号 カテゴリー* JP 2001-156081 A(松下電子工業株式会社) 2001.06.08, 1-13, 16-28, X 全文, 第1-19図 31 - 3514, 15, 29, 30 Y 全文, 第1-19図 (ファミリーなし) □ パテントファミリーに関する別紙を参照。 X C欄の続きにも文献が列挙されている。 * 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 以後に公表されたもの の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに 文献(理由を付す) よって進歩性がないと考えられるもの 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「&」同一パテントファミリー文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 16.09.03 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 05.09.03 9171 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 4 M

長谷山 健

電話番号 03-3581-1101 内線 3462

日本国特許庁(ISA/JP)

郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

C(続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
X	JP 2000−277724 A (名古屋工業大学長,外1名) 2000.10.06, 全文,第1−14図	1-3, 6-17, 22-32
Y	全文, 第1-14図 (ファミリーなし)	14, 15, 29, 30
X	JP 11-354817 A (古河電気工業株式会社) 1999.12.24, 全文,第1-5図 (ファミリーなし)	1-3, 6-9, 11, 16, 17, 22-24, 26, 31, 32
X	T.EGAEA et al., Recessed gate AlGaN/GaN modulation-doped field-effect transistors on sapphire, Appl. Phys. Lett., 3 January 2000, Vol. 76, No. 1, pages 121-123	1, 2, 3, 6–13, 17, 22–28, 32
X	Takashi EGAWA et al., Characteristics of a GaN Metal Semiconductor Field-Effect Transistor Grown on a Sapphire Substrate by Metalorganic Chemical Vapor Deposition, Jpn. J. Appl. Phys., April 1999, Vol. 38, Part 1, No. 4B, pages 2630-2633	1-3, 6-11, 16, 17, 22-26, 31, 32
	·	